# 99日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 平4-119884 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

63公開 平成4年(1992)4月21日

B 41 M G 11 B 5/26 7/24

7215-

7/26

7215-5D 7215—5D

8305-2H B 41 M 5/26 X

(全4頁) 審査請求 未請求 請求項の数 6

60発明の名称

光記録媒体と光記録媒体の製造方法

A B

②特 願 平2-242109

美

22出 顧 平2(1990)9月11日

岡 個発 明 者 吉 太 ⑫発 Œ 明 者 個発 明 者 内 H

己 夫 威

正

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

者 原 個発 明 河 Ш @発 者

克 巳 惠 昭

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社 勿出 頭 人 弁理士 小鍜治 例代 理 人

外2名

# 1. 発明の名称

光記録媒体と光記録媒体の製造方法

# 2. 特許請求の範囲

- (1) レーザ光の照射により、 そのエネルギー を吸収して昇温 溶融し 急冷して非晶質化する 性質と 非晶質の状態を昇温することにより、 結 晶化する性質の記録薄膜層を有した光記録媒体で あって、前記記録薄膜がTe53.2、Ge21.3、Sb25.5 からなる混合体に窒素を含ませることを特徴とす る光記経媒体
- (2) Te53.2 Ce21.3 Sb25.5からなる混合体 に窒素を含ませてなる記録膜をアルゴンと窒素の 混合ガスを用いたスパッタ法で形成することを特 散とする光記録媒体の製造方法
- (3) 記録層を形成する時の窒素分圧を 1×10 - \*~ 1 × 10- \*Torrの範囲にすることを特徴とする 請求項2記載の光記録媒体の製造方法
- (4) 透明基板の1方の面に第1の銹電体層と Te53.2 Ge21.3 Sb25.5の混合体に窒素を含ませご

た材料からなる記録膜と 第2の誘電体層と 反 射層とを備えた光記録媒体であって第1の勝電体 層の護摩を180nm、 記録膜の膜厚を25nm、第2の誘 電体層の膜厚を20ng 反射層の膜厚を130ngにした 光記録媒体

- (5) 第1、 第2の誘電体層をZnSとSiOzの混合 体とし SiOa比が5~40mol%とした請求項4記載 の光記録媒体
- (6) 反射層としてA1を主成分とした材料を用 いることを特徴とする請求項4記載の光記疑媒体 3. 発明の詳細な説明

#### 産業上の利用分野

本発明はレーザービーム等により、 情報を高密 度 大容量で記録再生及び消去できる光記録媒体 及びその製造方法に関するものである。

# 従来の技術

光ディスクメモリに関しては、TeとTeOaを主成 分とするTeOx(0< x< 2.0)薄膜を用いた追記型の光 ディスクがある。 また繰り返し記録・消去が可能 な消去ディスクが実用化されつつある この消去

ディスクはレーザ光により記録薄膜を加熱し、 啓 胜し、急殆することにより、非晶質化して情報を 記録し、 またこれを加熱し徐治することにより結 乱化して消去することができるものであるが こ の記録薄膜の材料としてはS.R.Ovshinsky(エス・ アール・オプシンスキー)氏等のカルコゲン材料 Cel5Te81Sb2S2等が知られている。また As2S3や As2Se3あるいはSb2Se3等カルコゲン元素と周期律 表第V族あるいはGe等の第IV族元素等の組み合せ からなる薄膜等が広く知られている これらの記 録薄膜をレーザ光ガイド用の溝を設けた基板に形 成し、光ディスクとして用いることができる。 こ れらのディスクにレーザ光で情報を記録し その 情報を消去する方法としては あらかじめ記録簿 - 膜を結晶化させておき、これに約1μαに絞ったレ ーザ光を情報に対応させて強度変調を施し 例え ば円盤状の記録ディスクを回転せしめて照射した 場合 このピークパワーレーザ光照射部位は 記 緑専膜の融点以上に昇進し かつ急拾し 非晶質 化したマークとして情報の記録がおこなえる。 ま

たこの変調が出る。 ここの変調が は、 
この変調が は、 
この変調が は、 
この変調が は、 
この変調が は、 
このできる。 
このできる。 
このできる。 
このできる。 
このでは、 
このできる。 
このできる。

#### 発明が解決しようとする課題

記録薄膜を加熱昇温し、溶融急冷非晶質化および加熱昇温結晶化の手段を用いる情報記録および消去可能なオーバーライト記録媒体における課題は、記録・消去の繰り返し特性と消去特性である。記録・消去の繰り返し特性については、記録・消去の加熱、冷却の多数回の繰り返しによるディス

ク基板あるいは誘電体層の熱的な損傷によるノイ ズの増大 また損傷は無くても 記録・消去の操 り返しに伴う加熱 冷却の繰り返しによる脈動に よって、記録幕膜材料がディスク回転方向の案内 溝に沿って移動する祭 記録・消去の繰り返し特 性の劣化が課題であった。 消去特性についてはTe を含む非晶質膜は その融点は代表的なもので40 0℃~900℃と広い温度範囲にある。 これらの記録 穆膜にレーザ光を照射し、 昇温徐冷することによ り結晶化が行える。 この温度は一般的に融点より 低い結晶化温度領域である。 またこの結晶化した 誰に高いパワーレベルのレーザ光をあて その融 点以上に加熱するとその部分は溶融し急冷し 再 び非晶質化してマークが形成できる。 記録マーク として非晶質化を選ぶと このマークは記録薄膜 が溶融し急冷されて形成されるものであるから 冷却速度が速いほど非晶質状態の均一なものが得 られ信号振幅が向上する 冷却速度が遅い場合は マークの中心と周辺で非晶質化の程度に差が発生 する。 次に結晶化消去に際しては レーザ光の照

射により既に記録が行われている非晶では、 を 結晶化温度以上に昇温し結晶化さっクの晶型でで、 で は は は は は は と れ で の す は は は は で れ で れ の す ま は は で れ で れ の ま は は で れ で れ の は が は が は れ で な と で を 性 が の は は に 優れ に の は が ま な と で な 光 が の し や 性 で を で な 光 が る と で を と で あ ふ

#### 課題を解決するための手段

本発明はレーザ光の照射により、そのエネルギーを吸収して昇温、溶融し、急冷して非晶質化する性質と、非晶質の状態を昇温することにより結晶化する性質を有する記録薄膜材料としてTe53.2 Ge21.3、Sb25.5に窒素をふくませたものである。

### 作用

本発明は上記した構成 すなわち Te53.2 Ge21 .3、Sb25.5の混合体に 窒素を含ませた材料を基 板上に形成することで、記録 再生 消去の繰り 

#### 実施例

以下、本発明の一実施例を図面に基づいて説明 する。図において1はディスク基板でポリカーポ ネイト等の樹脂基板からなっている。このディス ク基板1はあらかじめレーザ光案内用の溝を形成 した樹脂基板あるいは2P法で溝を形成したガラ ス板 ガラス板に直接溝を形成した基板であって もよい。 2 は第1の誘電体層でZnS-SiOaの混合線 からなっており、 庚厚は160nmである。 3 は記録簿 庾澤でTe53.2、Ge21.3、Sb25.5、の組成からなり 膜厚は25mgである。 4は第2の誘電体層で第1の 誘電体層 2 と同じ材料からなっており、 裏厚は20 naである。 5はAlを主成分とする材料からなる反 射層で裏導は約130mmである。 ここで反射層材料は Alを主成分とする材料に限定するものでなくAuを 主成分とする材料でもよい 6は保護板で接着剤 7によってディスク基板1に貼り合わせている。 6は保護板に限定するものでなく、 もう一つのた ディスクであってもよい。 第1図の構成において 記録・消去及び再生は矢印8の方向より、 情報に 応じて強度変罰を施したレーザ光を照射して ま た反射光を検出して行うものである。 この誘電体 圖 記録尊譲属 反射層の形成方法としては 一 般的には真空蒸着あるいはスパッタ法が用いられ る。 本実施例では記録票の形成方法としてアルゴ ンと窒素の混合ガスを用いたスパッタ法を用いた

このとき窒素の分圧が特性あるいは膜質を決定す る上で重要であるが 記録膜のスパッタ時の窒素 分圧は1×10-3~1×10-4Torrの範囲が適当であ るこの理由は蜜業分圧を l × 10~ Torrも小さくす るとTe53.2 Ge21.3 Sb25.5に含まれる窒素が少 なくなり記録膜3の材料が案内溝に沿って移動す る現象を阻止する効果が小さくなる。 逆に窒素分 圧を1×10-4Torrよりも大きくすると記録膜の屈 折率等 光学的な特性の変化 あるいは結晶化速 底 非晶質化速度等 記録消去にかかわる基本的 な特性が変化してしまう。 従って窒素分圧は 1 × 10<sup>-1</sup>~1×10<sup>-4</sup>Torrの範囲が適当である。 上記の ような成膜条件で、Te53.2、Ge21.3、Sb25.5から なる記録薄膜層に窒素を含ませることによって 記録消去の繰り返しに伴う脈動によって、 記録簿 膜材料が案内溝に沿って移動する現象を抑制する ことができ これによって記録・消去の繰り返し 特性を向上することができるものであった。 この 理由はSbの量を適当に選ぶことによって結晶化非 晶質化の過程に於てGeTe成分Sb2Te3成分の相分離

に対する阻止効果を有しているからである。 第 1、 第2の誘電体層2、 4のZnS-SiOz混合度はSiOzの 比率を20mo1%にしているがこれに限定するもので はない。 しかしながらSiOaの比率を5 mol%以下に するとZnSにSiOzを混合した時に得られる効果すな わち結晶粒径を小さくするという効果が小さくな り、 50mol%以上にすると、SiOz膜の性質が大きく なるものであるから SiOzの比率は5~40mo1%の 範囲にするのが適当であった。 さらに第2の誘電 体層 4 の膜厚を約20mmと薄くしているが、これに よって熱拡散層となる反射層 5 と記録薄膜層 3 が 近くなり、 記録・消去時の記録薄膜層 3 の熱が急 速に反射層 5 に伝達されることになって、 記録簿 膜屬 3 を急冷する上で効果があるものである。 本 実施例のディスク構成で、 外径130mm、 1800rpm回 転 線速度8 m/secで、 f1=3.43 MHzの信号 f2=1. 25MHzの信号のオーバーライト特性を測定した。こ の結果 紀録信号のC/N比としては 55dB以上 が得られ 消去特性として オーバーライト消去 率30dB以上が得られた。 オーバーライトのサイク

ル特性については 特にビットエラーレイトの特性を選定した結果 10°サイクル以上劣化が見られなかった。

発明の効果

以上 説明したようにTe53.2 Ge21.3 Sb25.5 の組成の記録膜に窒素を含ませることによって記録・消去の繰り返しに伴い記録薄膜材料が駅助によって案内溝に沿って移動する現象を抑制することができ、繰り返し特性を向上することができる。また、記録を関連と反射層のは、よる機力返し特性の向上、記録マークの均一化による消去特性の向上をはかってき10°サイクル以上の書換えが可能な光記録媒体を提供することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

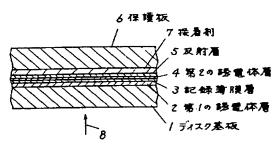
第1図は本発明の一実施例における光記録媒体 の一部省略新面図である。

1 · · · · ディスク基板 2 · · · · 第1の誘電体屋 3 · · · · 記録幕膜風 4 · · · · 第2の誘電体屋 5 · ·

・・反射風

代理人の氏名 弁理士 小鍜冶 明 ほか2名

第1図



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-119884

(43) Date of publication of application: 21.04.1992

(51)Int.CI.

B41M 5/26 G11B 7/24

G11B 7/26

(21)Application number: 02-242109

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

11.09.1990

(72)Inventor: YOSHIOKA KAZUMI

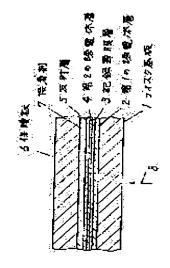
**OTA TAKEO UCHIDA MASAMI** KAWAHARA KATSUMI **FURUKAWA SHIGEAKI** 

# (54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND PREPARATION THEREOF

# (57)Abstract:

PURPOSE: To suppress such a phenomenon that a recording membrane material moves along a guide groove by pulsation accompanied by the repetition of recording and erasure by adding nitrogen to a recording film formed from a composition of Te 53.2, Ge 21.3 and Sb 25.5.

CONSTITUTION: A disk substrate 1 composed of a resin substrate of polycarbonate or the like is a resin substrate to which a laser beam guiding groove is preliminarily formed or a glass plate to which a groove is formed by a 2P method. The first dielectric layer 2 is composed of a mixed film of ZnS-SiO2 and a recording membrane layer 3 is composed of a composition of Te 53.2, Ge 21.3 and Sb 25.5 and the second dielectric layer 4 is constituted of the same material as the first dielectric layer 2. A reflecting layer 5 is composed of a material based on Al and a protective plate 6 is bonded to the disk substrate 1 by an adhesive 7. Recording, erasure and regeneration are performed by irradiating the recording medium thus obtained with laser beam subjected to emphasis modulation corresponding to data in the direction shown by



an arrow or detecting the reflected beam. The dielectric layers, the recording membrane layer and the reflecting layer are generally formed by a vacuum deposition method or a sputtering method.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office